Особенности схемотехнического проектирования радиационно-стойких ИС на АБМК

С.Г. Крутчинский, А.Е. Титов

ЦП СБИС «система на кристалле» при ТТИ ЮФУ, МНТЦ «МикАн», sgkrutch@mail.ru

Аннотация — Рассматриваются результаты проектирования структурно-оптимальных принципиальных схем узлов радиационно-стойких ИС и СФ-блоков СвК, обладающих высокими метрологическими свойствами в условиях воздействия гаммы дестабилизирующих факторов – потока нейтронов, дозы радиации, температуры. Приведены принципиальные схемы узлов ИС на базе радиационно-стойкого аналого-базового матричного кристалла АБМК. Показана эффективность предложенных схемотехнических решений.

Ключевые слова — собственная компенсация, радиационная стойкость, динамические нагрузки, коэффициент ослабления синфазного сигнала.

I. Введение

Создание радиационно-стойких интегральных схем (ИС) и сложно-функциональных блоков (СФ-блоков) микроэлектронных систем в корпусе (СвК) требует применения радиационно-стойкой технологии. Как с экономической, так и с технической точек зрения такие СФ-блоки в виде полупроводниковых кристаллов целесообразно ориентировать на технику соответствующих аналоговых базовых матричных кристаллов (АБМК), среди которых детальную апробацию на целом классе ИС прошел биполярно-полевой АБМК 1 3 [1] и его дальнейшая модификация АБМК 1 4. Но, как показывает практика, использование лишь радиационно-стойкой технологии АБМК не позволяет обеспечить бесперебойную работу устройств в условиях высокого радиационного воздействия, потока нейтронов и температуры в силу существенного изменения малосигнальных дифференциальных параметров компонентов АБМК, что в конечном итоге определяет основные метрологические характеристики устройств РЭА. Детальное исследование изменения этих параметров показывает, что большей стабильностью характеризуются n-p-n, p-JFet и PADJ транзисторы, а наименьшей - pn-р транзисторы [2]. Так, увеличение дозы радиации до 300 крад и потока нейтронов до 10^{13} н/см 2 увеличивает выходную проводимость этих транзисторов (h₂₂) в 3 раза и уменьшает коэффициент передачи тока базы в 5 раз, который в конечном итоге может достигать значений нескольких единиц. В этой связи становится актуальной задача уменьшения влияния этих параметров на реализуемые характеристики на этапе схемотехнического проектирования, что требует внедрения более эффективных схемотехнических решений с применением принципов собственной компенсации влияния малосигнальных параметров p-n-p транзисторов на качественные показатели базовых узлов аналоговых ИС. В [3, 4] показано, что комбинации цепей этой компенсации позволяют если не исключить, то, по крайней мере, существенно уменьшить влияние ряда параметров этих транзисторов.

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В аналоговой биполярной схемотехнике относительно невысокие качественные показатели p-n-p транзисторов приводят к целесообразности их использования в динамических нагрузках, например, так, как это показано на рис. 1.



Рис. 1. Простейшая динамическая нагрузка

В этой схеме реализуемый коэффициент усиления

$$K = \frac{S^{n} + S^{p}}{h_{22}^{n} + h_{22}^{p}}, \quad S^{n} = \beta^{n} / h_{11}^{n}, \quad S^{p} = \beta^{p} / h_{11}^{p}, \quad (1)$$

где h_{ij} , β - малосигнальные параметры n-p-n (n) и p-np (p) транзисторов с общим эмиттером.

Поэтому его параметрические чувствительности имеют следующий вид:

$$S_{h_{22}^p}^K = -K \frac{h_{22}^p}{S^n + S^p}, \quad S_{h_{22}^n}^K = -K \frac{h_{22}^n}{S^n + S^p}, \quad (2)$$

$$S_{\beta^{p}}^{K} = \frac{S^{p}}{S^{n} + S^{p}}, \quad S_{\beta^{n}_{22}}^{K} = \frac{S^{n}}{S^{n} + S^{p}}$$
 (3)

и подтверждают доминирующий характер влияния p-nр транзисторов на нестабильность коэффициента усиления. Так, при воздействии радиационной дозы в 100 крад коэффициент усиления изменяется на 40%, а при ее достижении 1 Мрад схема полностью теряет свойства усиления сигнала. Если исключить или существенно (до уровня недоминирующего фактора) уменьшить влияние h-параметров этого транзистора, то это позволит практически на порядок повысить стабильность коэффициента усиления и сохранить работоспособность ИС при предельной дозе радиации и потоке нейтронов до 5 · 10¹³ н/см².

III. СОБСТВЕННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ВЛИЯНИЯ ДОМИНИРУЮЩИХ МАЛОСИГНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ Р-N-Р ТРАНЗИСТОРОВ

С точки зрения уменьшения (минимизации) влияния доминирующих паразитных параметров полупроводниковых компонентов существует два основных структурных признака - введение в электронную схему цепей собственной или взаимной компенсации [3]. При взаимной компенсации два или несколько, как правило, одинаковых по своей физической природе паразитных параметра влияют на контролируемый показатель качества схемы противоположным образом [4]. В этом случае чем больше эффект компенсации, тем больше параметрическая чувствительность к нестабильности этих (компенсируемых) параметров, поэтому такой подход можно использовать при очень высокой идентичности этих паразитных параметров [5]. При собственной компенсации осуществляется минимизация параметрической чувствительности [6]. Однако, вводимые в схему дополнительные цепи и конечная (искомая) ее структура не должна содержать доминирующих паразитных параметров, лругих влияющих на контролируемый показатель качества. В этом случае становится реальной задача либо перевести параметры p-n-p транзисторов в разряд недоминирующих паразитных параметров, либо выровнять степень влияния малосигнальных параметров p-n-p и n-pn транзисторов без увеличения их параметрической чувствительности. Методология решения таких задач изложена в монографии [7].



Рис. 2. Цепи собственной компенсации в каскаде с динамической нагрузкой

В соответствии с этой методикой действие контура

собственной компенсации влияния выходной проводимости (h_{22}) p-n-р транзистора с общим эмиттером на реализуемый схемой коэффициент усиления (K) не должно изменять другие вторичные параметры схемы. Решение такой задачи не только существует, но и в структурном отношении является единственным. Эта единственность не исключает множества схемотехнических реализаций вводимого контура компенсации и, следовательно, дополнительных параметрических степеней свободы, направленных на уменьшение влияния проводимости h_{22} на коэффициент усиления K.

На рис. 2 показано взаимодействие цепи собственной компенсации с входными зажимами p-n-p транзистора (VT2) в простейшем усилительном каскаде с основным n-p-n транзистором (VT1).

В этом случае:

$$K = \frac{S_1}{g_{_{\rm H}} + h_{_{22.1}} + h_{_{22.2}} / (1 + R_{_9}(h_{_{22.2}} + S_2(1 + K_{_{\rm II}})))}, (4)$$

где $S_i = \alpha_i / h_{11,i}, h_{22,i}$ - крутизна и выходная проводимость i-го транзистора.

Данное соотношение показывает, что действие контура компенсирующей обратной связи, образованной дополнительным усилителем напряжения K_{Π} и повторителем на базе VT2, направлено на уменьшение вклада $h_{22.2}$ p-n-p транзистора в реализуемый каскадом коэффициент усиления K. При этом параметрическая чувствительность:

$$S_{h_{22,2}}^{K} = -K \frac{h_{22,2}/S_{1}}{1 + R_{2}(h_{22,2} + S_{2}(1 + K_{\Pi}))}$$
(5)

уменьшается действием указанного контура. Таким образом, в указанной структуре можно реализовать равенство вкладов n-p-n и p-n-p транзисторов в нестабильность К под действием указанных выше дестабилизирующих факторов. Как видно из (4) и (5) в этом случае необходимо выполнение неравенства $K_{\Pi} >> 1$, поэтому парциальные чувствительности коэффициента усиления определяются из следующих соотношений:

$$S_{S_1}^{K} = 1, \ S_{h_{22.1}}^{K} = -K \frac{h_{22.1}}{S_1},$$
 (6)

$$\mathbf{S}_{\mathbf{S}_{2}}^{\mathbf{K}} = \mathbf{S}_{\mathbf{K}_{\Pi}}^{\mathbf{K}} = -\mathbf{S}_{\mathbf{h}_{22,2}}^{\mathbf{K}} = \mathbf{S}_{\mathbf{h}_{22,1}}^{\mathbf{K}} \frac{\mathbf{h}_{22,2}}{\mathbf{h}_{22,1} \cdot \mathbf{S}_{2} \mathbf{K}_{\Pi} \mathbf{R}_{9}} \,. \tag{7}$$

Таким образом, при любом критерии оценки общей нестабильности коэффициента усиления каскадов с динамической нагрузкой необходимо выполнить условие:

$$\frac{\mathbf{h}_{22.2}}{\mathbf{h}_{22.1} \cdot \mathbf{S}_2 \mathbf{K}_{\Pi} \mathbf{R}_3} \le \min\{\frac{\Theta \mathbf{h}_{22.1}}{\Theta \mathbf{h}_{22.2}}, \frac{\Theta \mathbf{h}_{22.1}}{\Theta \alpha_2}\}, \quad (8)$$

где Θ_{λ} - относительное изменение малосигнального параметра λ соответствующего биполярного транзи-

стора, вызванное воздействием обсуждаемых в работе дестабилизирующих факторов. Таким образом, предварительная информация об изменениях малосигнальных параметров n-p-n и p-n-p транзисторов достаточна для оценки параметров цепи (K_п и R_э) собственной компенсации.

Соотношения (1) и (4) показывают, что для уменьшения влияния малосигнальных параметров p-n-p транзистора можно использовать только резистор эмиттерной цепи R_9 . Если он реализован аналогичным транзистором, то

$$\mathbf{S}_{h_{22,2}}^{K} = \mathbf{S}_{h_{22,1}}^{K} \frac{(h_{22,2})^{2}}{h_{22,1} \cdot \mathbf{S}_{2}},$$
(9)

$$K = \frac{S_1}{g_{_{_{H}}} + h_{_{22.1}} + \frac{h_{_{22.2}}^2}{S_2}} \approx \frac{S_1}{g_{_{_{H}}} + h_{_{22.1}} + h_{_{22.2}} \cdot h_{_{12.2}}}, (10)$$

а эффективность действия этой цепи обратной связи определяется коэффициентом внутренней обратной связи $h_{12,2}$ p-n-p транзисторов. Полученный вывод строго соответствует возможностям динамических нагрузок «двойного каскода» [8]. Эффективность двойного каскода ограничивается численными значениями $h_{12,2}$ и, как правило, недостаточна для решения сформулированных практических задач. Если в эмиттерной цепи VT2 использовать аналогичный транзистор, то с учетом идентичности изменений параметров p-n-p транзисторов под действием совокупности дестабилизирующих факторов, получим:

$$K = \frac{S_1}{g_{_{\rm H}} + h_{_{22.1}} + h_{_{22.p}}^2 h_{_{11.p}} / \alpha_p K_{_{\Pi}}}, \qquad (11)$$

$$S_{h_{22,p}}^{K} = -\frac{1}{2}S_{\alpha_{p}}^{K} = -\frac{2K}{K_{\Pi}} \cdot \frac{h_{12,p} \cdot h_{22,p}}{S_{1}\alpha_{p}}, \qquad (12)$$

где $h_{22,p}$, $h_{12,p}$, α_p - малосигнальные параметры p-n-p транзистора.

Следовательно, в таких структурах возможна частичная взаимная компенсация влияния выходной проводимости $h_{22,p}$ и коэффициента передачи его эмиттерного тока α_p на коэффициент усиления каскада. В этом случае условие равенства вкладов (5) n-p-n и p-nр транзисторов будет иметь следующий вид:

$$\frac{\mathbf{h}_{22.p} \cdot \mathbf{h}_{12.p}}{\mathbf{h}_{22.1} \mathbf{K}_{\Pi}} = \Theta \mathbf{h}_{22.1} / (\Theta_{\mathbf{h}_{22.p}} - \Theta \alpha_{p}).$$
(13)

Таким образом, совокупность схемотехнических способов реализации цепи компенсации влияния малосигнальных параметров p-n-p транзистора (рис. 2) обеспечивает возможность максимизации К и его стабильности под действием дестабилизирующих факторов.

IV. Динамические нагрузки с цепями собственной компенсации

Как видно из рис. 2 и приведенных выше соотношений, успешное решение общей задачи в рамках разнообразных принципов организации динамической нагрузки каскадов связано со схемотехнической интеграцией масштабного усилителя в рамках ограничений на допустимый компонентный базис АБМК.



Рис. 3. Динамическая нагрузка с одним компенсирующим контуром

Простейшим способом решения этой задачи является его реализация на аналогичных транзисторах симметричного плеча дифференциального каскада (рис. 3). В этом случае:

$$K = \frac{S^{n}}{h_{22}^{n} + h_{22}^{p} \frac{1}{\alpha_{p}\beta_{p}} (1 + \frac{1 - \alpha_{p}}{h_{12}^{p}})},$$
 (14)

где $\beta_p = \alpha_p / 1 - \alpha_p$.

Поэтому параметрические чувствительности к изменению малосигнальных параметров p-n-p транзисторов будут иметь следующий вид:

$$S_{h_{22}^p}^{K_p} = -K \frac{h_{22}^p}{S^n \alpha_p \beta_p}, \ S_{\beta_p}^{K_p} = K \frac{h_{22}^p + 1/2 h_{11}^p}{S^n \alpha_p \beta_p} \cdot \frac{2 + \beta_p}{1 + \beta_p}.$$
(15)

Как следует из полученных соотношений, предельное уменьшение этого влияния ограничивается численным значением статического коэффициента передачи тока базы p-n-p транзистора, что, как видно из более общего соотношения (5), объясняется низким значением $R_2 = h_{11.4}$.

Для увеличения этого эквивалентного сопротивления можно в цепи эмиттера транзистора использовать дополнительный транзистор так, как это показано на рис. 4.

Тогда

$$K = \frac{S^{n}}{h_{22}^{n} + h_{22}^{p}(\frac{6}{\alpha_{p}^{2}}h_{12}^{p} + \frac{2}{\alpha_{p}\beta_{p}})h_{12}^{p}}.$$
 (16)



Рис. 4. Динамическая нагрузка с двумя компенсирующими контурами

Таким образом, уменьшение влияния h_{22}^p p-n-р транзисторов обеспечивается глубиной внутренней обратной связи h_{12}^p . Однако, параметрические чувствительности коэффициента усиления:

$$S_{h_{22}^{p}}^{K} = -K \frac{h_{22}^{p} h_{12}^{p}}{S^{n}} [18h_{12}^{p} / \alpha_{p}^{2} + 4/\alpha\beta], \quad (17)$$

$$S_{\beta_{p}}^{K} = -\frac{2K}{S_{n}\beta_{p}^{2}} [6h_{22}^{3}h_{11}^{2} + 2h_{22}^{2}h_{11}] \qquad (18)$$

непосредственно определяются численным значением статического коэффициента передачи β_p. Этот вывод объясняется влиянием выходной проводимости VT8 на глубину внутренней обратной связи VT7.

Приведенные схемотехнические решения известны как динамические нагрузки Вильсона [9] и, как было показано выше, имеют фундаментальные ограничения.



Рис. 5. Динамическая нагрузка с компенсирующим контуром и дополнительным повторителем напряжения

На рис. 5 представлена схема динамической нагрузки дифференциального каскада, реализованная на базе сформулированных выше принципов собственной компенсации.

Здесь на транзисторах VT3, VT8 и VT9 реализован компенсирующий усилитель K_{Π} с высоким за счет VT1 коэффициентом передачи. В этом случае:

$$K = \frac{S^{n}}{h_{22}^{n} + 2h_{22}^{p}h_{12}^{p}}$$
(19)

и не зависит от статического коэффициента передачи β_p . Поэтому параметрическая чувствительность к изменению выходной проводимости h_{22}^p будет иметь вид:

$$S_{h_{22}}^{K_{p}} = -4K \frac{h_{22}^{p} h_{12}^{p}}{S_{n}}.$$
 (20)

Минимизация h^p₂₂ p-n-p транзисторов в такой схеме обеспечивается глубиной внутренней обратной связи h^p₁₂. Дальнейшее повышение коэффициента усиления схемы и уменьшение параметрических чувствительностей возможно при увеличении сопротивления эмиттерной цепи VT7 (4). Реализация этого сопротивления p-n-p транзистором позволяет получить схему динамической нагрузки, показанной на рис. 6.



Рис. 6. Динамическая нагрузка с двумя компенсирующими контурами и дополнительным повторителем напряжения

В этом случае реализуемый схемой коэффициент усиления и его параметрические чувствительности будут определяться следующими соотношениями:

$$K = \frac{S^{n}}{h_{22}^{n} + 6h_{22}^{p}h_{12}^{p^{2}}/\alpha_{p}^{2}},$$
 (21)

$$\mathbf{S}_{\mathbf{h}_{22}^{p}}^{\mathbf{K}} = -18 \frac{\mathbf{K} \mathbf{h}_{22}^{p} \mathbf{h}_{12}^{p^{2}}}{\mathbf{S}^{n} \alpha_{p}^{2}}, \qquad (22)$$

$$S_{\beta_{p}}^{K} = 12 \frac{K h_{22}^{p} h_{12}^{p^{-2}}}{S_{n} \beta_{p} \alpha_{p}} .$$
 (23)

Как видно из приведенных соотношений, малосигнальные параметры p-n-p транзисторов практически не влияют на коэффициент усиления данной схемы за счет большой глубины внутренней обратной связи h₁₂. Указанные соотношения справедливы при выполнении следующего неравенства:

$$\mathbf{h}_{11}^{\rm p} \le \mathbf{1}/\mathbf{h}_{22}^{\rm p} \ . \tag{24}$$

Для исключения этого ограничения достаточно в схемах рис. 5, рис. 6 заменить повторители с p-n-p транзисторами на повторители напряжения с n-p-n транзисторами, например, так, как это показано на рис. 7.



Рис. 7. Динамическая нагрузка с компенсирующим контуром и дополнительным повторителем напряжения на n-p-n транзисторах

Моделирование предложенных схем в среде PSpice на компонентах AБМК_1_4 показывает, что реализуемый на их основе дифференциальный коэффициент усиления достигает 60 дБ и сохраняет свое значение на уровне влияния n-p-n транзисторов при радиационном воздействии до 1Мрад, потоке нейтронов $5 \cdot 10^{13}$ н/см², в диапазоне рабочих температур от -40° С до $+65^{\circ}$ С.

V. СТРУКТУРНЫЕ СПОСОБЫ УМЕНЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ СИНФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Ограничение на количество РАДЈ р-МОП транзисторов в макрофрагменте АБМК не позволяет использовать эти компоненты для реализации источников тока, качественные показатели которых непосредственно влияют на достижимый в дифференциальном каскаде коэффициент ослабления синфазного напряжения. В этой связи источники тока реализуются на базе p-n-p транзисторов и имеют структуры, практически совпадающие с ранее рассмотренными динамическими нагрузками. Однако, и в этом случае при построении ряда ИС (напр., инструментальных усилителей) указанных мер оказывается недостаточно. В [10] для минимизации коэффициента передачи синфазного напряжения в дифференциальных каскадах предложен принцип собственной компенсации, связанный с введением в схему двух дополнительных контуров, связывающих нагрузку каскада с неинвертирующим входом каждого из основных транзисторов. При этом дифференциальный коэффициент усиления остается неизменным, а эффективность действия компенсирующих контуров определяется глубиной этой обратной связи. Именно поэтому динамические нагрузки, используемые в источниках тока таких каскадов, должны дополнительно обладать потенциально высоким коэффициентом передачи. Именно поэтому при их реализации необходимо ориентироваться на схему рис. 7 с повторителем на базе n-p-n транзисторов.



Рис. 8. Структурные способы повышения Ксн

На рис. 8 показан один из вариантов решения этой задачи для мультидифференциального симметричного каскада, где в качестве основных использованы РАДЈ транзисторы, а указанная обратная связь организована на базе n-p-n транзисторов совместно с источниками тока в соответствии с принципом собственной компенсации, показанной на рис. 7. Здесь оговоренная выше глубина обратной связи определяется согласно промежуточным соотношениям (19) и (20) следующим выражением:

$$K_{\Pi} = \frac{\beta_{p}^{2}}{2h_{22}^{n}(h_{11}^{p})^{2}S},$$
 (25)

где S - крутизна р-МОП транзистора.

Сопоставление результатов моделирования схемы при воздействии комплекса дестабилизирующих факторов – дозы радиации, потока нейтронов и температуры показывает, что увеличение коэффициента ослабления синфазного напряжения составляет 10 дБ.

VI. Заключение

Совокупность предложенных цепей собственной компенсации влияния доминирующих малосигнальных параметров p-n-р транзисторов позволяет эффективно использовать компонентный базис АБМК при создании широкой гаммы радиационно-стойких полузаказных ИС. Так, повышение дифференциальных коэффициентов усиления каскадов с динамической нагрузкой и коэффициента ослабления синфазных напряжений основных каскадов позволяет реализовать достаточно высокие качественные показатели инструментальных усилителей, входящих в состав телеметрической РЭА и систем автоматического управления космических аппаратов. В таблице 1 приведены результаты проектирования одного из типов инструментальных усилителей с использованием приведенных на рис. 7 и рис. 8 структур проектирования динамической нагрузки и входного дифференциального каскада, соответственно, что позволило получить высокие качест-

		2		1		17		2				
параметр	Кд,	f _{гр_д} ,	К _{сн} ,	$f_{rp_{ch}}$,	$\mathbf{U}_{\mathtt{A}\mathtt{p}}$,	υ,	t _π ,	U _{сн} ,	$U_{_{BX}-}$,	U _{вых –} ,	$U_{_{BX+}}$,	$U_{\rm Bbix +}$,
воздеиствие	дБ	ΜΓц	дБ	кГц	мкВ	В/мкс	мкс	В	мВ	В	мВ	В
$F_{n} = 0$, $D = 0$, $t^{\circ} = 0$	60	1,2	-100	5,3	-26	10	0,5	-5	-3,43	3,08	-1,2	-1,12
ш , , ,						10	/0,5	5	1,4	-1,3	3,4	3,1
$F_n = 5 \cdot 10^{13} \text{ H/cm}^2$	60	1,17	-100	2,1	-85	10	0,5	-5	-3,4	3,23	-1,4	-1,33
						10	/0,5	5	1,4	-1,3	3,4	3,2
D =100 крад	60	1,2	-100	4,2	-47	10	0,5	-5	-3,4	3,3	-1,4	-1,36
						10	/0,5	5	1,4	-1,4	3,4	3,3
D =500 крад	60	1,17	-100	2,5	-106	10	0,5	-5	-3,6	3,3	-1,4	-1,34
-						10	0,5	5	1,4	-1,3	3,6	3,3
$t^{\circ} = -40^{\circ} C$	60	1,48	-100	5,1	-34	11	0,5	-4	-3,2	3,12	-1,6	-1,57
						2,5	0,5	4	1,6	-1,6	3,2	3,1
	60	1,05	-100	5,1	-182	9	0,6	-4	-3,2	3,17	-1,4	-1,36
t = +80 C						9	0,6	5	1,4	-1,4	3,2	3,2
$F_{\rm p} = 5 \cdot 10^{13} \text{H/cm}^2$,	60	1,4	-100	1,5	-184	11	0,5	-5	-3,43	3,08	-1,2	-1,12
D 500						1.			<i></i>			
$D = 500 \text{ kpad}, t = -40^{\circ} \text{ C}$						/ 1,6	/ 0,5	/ 5	1,4	-1,3	3,4	3,1
$F_n = 5 \cdot 10^{13} \text{H/cm}^2$,	60	1,02	-100	1,5	-295	9	0,6	-5	-3,6	3,23	-1,4	-1,33
. 0							6	/25	1.4	12	20	/22
D =500крад, t° = +80 С						/ 9	/ 0,6	/ 3,5	1,4	-1,3	3,6	3,2

Результаты моделирования инструментального усилителя

Примечание: $\delta_{K_{\pi}}$ - погрешность дифференциального коэффициента усиления < 0,4%, $f_{rp_{\pi}}$, $f_{rp_{\pi}}$, гр_ен - граничные частоты диапазона рабочих частот дифференциального и синфазного напряжения, $U_{\mu p}$ - напряжение дрейфа нуля усилителя, υ - скорость нарастания импульса по положительному и отрицательному фронтам, t_n - длительность переходного процесса выходного сигнала, U_{ch} - входные граничные напряжения при подаче синфазного сигнала на входы усилителя, U_{mx-} и U_{mx-} - входные и выходные граничные напряжения при подаче дифференциального сигнала на отрицательный вход усилителя соответственно, U_{mx+} и U_{max+} - входные и выходные граничные напряжения при подаче дифференциального сигнала на положительный вход усилителя соответственно, $E_n = \pm 5 B$ - напряжения питания, $I_n = 40 \text{ мA}$ - токи потребления.

венные показатели устройства в условиях воздействия гаммы дестабилизирующих факторов.

Приведенные в табл. 1 параметры инструментального усилителя получены моделированием в среде PSpice созданной принципиальной схемы с использованием адекватных моделей всех компонентов AБМК_1_4, апробированных при решении ряда практических задач. Их сравнение с функциональными аналогами показывает, что по всем качественным показателям созданный инструментальный усилитель не уступает нерадиационно-стойким вариантам, созданным без применения сформулированных в работе схемотехнических особенностей проектирования линейных устройств. Отметим, что приведенные схемотехнические решения не исключают возможности применения конструктивно-технологических методов повышения радиационной стойкости устройства.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Каталог разработок Российско-Белорусского центра аналоговой микросхемотехники / Прокопенко Н.Н., Старченко Е.И., Крутчинский С.Г., Титов А.Е. и др.– Шахты: Изд-во ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2010. 479 с.
- [2] Дворников О.В. Комплексный подход к проектированию радиационно-стойких аналоговых микросхем [OAO «МНИПИ»] URL: http://mnipi.com/ru/stats/duplicate-ofkompleksnyij-podxod-k-proektirovaniyu-radiaczionnostojkix-analogovyix-mikrosxem.html (дата обращения: 24.01.2012).
- [3] Krutchinsky S.G., Prokopenko N.N., Kovbasuk N.I. Methods of compensation of parasitic parameters of transistors in

analogue integrated circuit // Proceeding ICCSC'04. Moscow, 2004. P. 31-35.

- [4] Крутчинсикий С.Г., Прокопенко Н.Н., Старченко Е.И. Компенсация паразитных емкостей активных элементов в электронных устройствах // Сборник тр. II Всероссийской научно-технической конференции «Проблемы разработки перспективных микроэлектронных систем». М: ИППМ РАН, 2006. С. 194-199.
- [5] Методы компенсации основных состовляющих выходной емкости транзисторов в аналоговых микросхемах / С.Г. Крутчинский, Н.Н. Прокопенко, Н.В. Ковбасюк и др. // Сборник тр. II Всероссийской научнотехнической конференции «Проблемы разработки перспективных микроэлектронных систем». М: ИППМ РАН, 2006. С. 223-228.
- [6] Krutchinsky S.G., Prokopenko N.N., Starchenko E.I. Structurally topological principles of self-compensation in electronic devices // Proceeding ICCSC'04. Moscow, 2004. P. 26-30.
- [7] Крутчинский С.Г. Структурный синтез в аналоговой микросхемотехнике. Шахты: ЮРГУЭС, 2010. 260 с.
- [8] Прокопенко Н.Н., Ковбасюк Н.В. Архитектура и схемотехника аналоговых микросхем с собственной и взаимной компенсацией импедансов. Шахты. ЮРГУЭС, 2007. 326 с.
- [9] Прокопенко Н.Н., Будяков А.С. Архитектура и схемотехника быстродействующих операционных усилителей. Шахты. ЮРГУЭС, 2006. 231 с.
- [10] Krutchinsky S.G., Titov A.E., Tsibin M.S. Structural optimization of differential stage operational amplifiers // International Conference on Signal and Electronic System (ICSES'10).Gliwice, Poland, 2010. P. 253-257.